

応用セラミックス研究所 博士研究員公募

公募人数 : 1 名

所属 : 東京工業大学 応用セラミックス研究所 松下伸広准教授の研究室
(吉村教授の研究室と協同運営)

専門分野 : 薄膜・微粒子の形成プロセスの開拓とデバイス応用に関する分野

研究内容 : 機能性セラミックス薄膜・微粒子(磁性材料または誘電体材料等)を形成する溶液プロセスの開拓やパターンングプロセスの開発に関する研究、ならびにそれらを電子デバイスやバイオ磁性ビーズ等に応用する研究。

応募資格 : 上記内容に関連したテーマで博士の学位を取得したか、あるいは学位取得後に経験していることが望ましい。ただし、面接の結果次第では異分野出身の方でも採用する可能性あり。面接では、個人の研究能力のみならず、修士・博士課程の学生にアドバイスをする助手的な仕事をこなせるかどうかも考慮する。

待遇など : 任期は平成 20 年 9 月末迄を予定。

着任時期 : 決定後早い方が望ましいが相談に応じる。

提出書類 : 1. 履歴書
2. 業績リスト
3. アピールポイント(1,000 字くらい)

応募締切 : 平成 19 年 6 月 18 日(月) 書類審査の後に面接を行う。

問い合わせ・送付先:

〒226-8503 横浜市緑区長津田町 4259 R3-32

東京工業大学 応用セラミックス研究所 松下伸広

Tel: 045-924-5310 または 03-6734-4100

e-mail: matsushita@mssl.titech.ac.jp (nobu-mat@mext.go.jpにもc.cのこと。)